This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP7028063

Publication date:

1995-01-31

Inventor(s):

KOMA TOKUO

Applicant(s)::

SANYO ELECTRIC CO LTD

Requested Patent:

☐ JP7028063

Application Number: JP19930169088 19930708

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1337; G02F1/1343; G02F1/136

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To prevent the roughness of a display screen of the liquid crystal display device of a perpendicularly oriented ECB mode due to appearance of disclination and to improve a visual angle characteristic by controlling the orientation direction of liquid crystal molecules. CONSTITUTION: This liquid crystal display device is provided with orientation control electrodes 6 integrated with gate lines 18 along the influence of gate potentials is exerted equally on the four sides of pixel and orientation control windows 7 as the parts where electrodes do not exist are formed on counter display electrodes to control the electric field of a liquid crystal layer and to specify the inclination directions of the liquid crystal molecules.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-28063

(43)公開日 平成7年(1995)1月31日

(51) Int.Cl. ⁶	技術表示箇所	FI	庁内整理番号
G 0 2 F			9225 – 2K
			8707-2K
			9119-2K
GUZT			8707-2K

審査請求 未請求 請求項の数2 〇L (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-169088

(22)出願日

平成5年(1993)7月8日

(71)出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72)発明者 小間 徳夫

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋

電機株式会社内

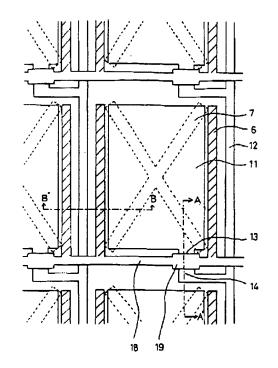
(74)代理人 弁理士 西野 卓嗣

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【目的】 垂直配向ECBモードの液晶表示装置において、液晶分子の配向方向を制御することにより、ディスクリネーションの出現による、表示画面のざらつきを防止するとともに、視角特性を向上する。

【構成】 表示電極(11)の行方向に対向する辺に沿って、ゲートライン(18)と一体の配向制御電極(6)を設けて、国素の4辺について同等にゲート電位による影響を与えること、及び、対向表示電極(22')に、電極が存在しない部分である配向制御窓(7)を形成することによって、液晶層(3)の電界を制御し、液晶分子の傾斜方向を規定する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明な絶縁性基板上にマトリクス状に配 置された表示電極と、該表示電極の行間に設けられたゲ ートラインと、前記表示電極の列間に設けられたドレイ ンラインと、前記ゲートラインと前記ドレインラインの 交点に設けられ、前記表示電極に信号を供給する正スタ ガー型の薄膜トランジスタとを有する薄膜トランジスタ 基板と、

対向表示電極を有する対向基板が、

液晶層を挟んで貼り合わされて成る液晶表示装置であっ 10

前記表示電極の行方向に対向する2辺に沿って、前記ゲ ートラインと接続された配向制御電極が設けられている ことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記対向表示電極には、前記表示電極に 対応する領域において、所定の部分が取り除かれた部分 である配向制御窓が設けられていることを特徴とする請 求項1に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ECB(Electrically Controlled Birefringence:電圧制御復屈折) 方式の 液晶表示装置に関し、特に、液晶分子の配向を制御する ことにより、良好な視角特性と高表示品位を達成した液 晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は小型、薄型、低消費電力 などの利点があり、OA機器、AV機器などの分野で実 用化が進んでいる。特に、スイッチング案子として、正 スタガー型の薄膜トランジスタ (以下、TFTと略す) を用いたアクティブマトリクス型は、構造が簡単である ので大画面の動画表示に適し、ディスプレイに使用され ている。

【0003】液晶表示装置は、図5に示されるように、 所定の導体パターンを有するTFT基板 (2) 及び対向 基板(4)が、数μmの厚さを持つ液晶層(3)を挟ん で貼り合わされ、更にこれを、偏光軸方向が互いに直行 する2枚の偏光板(1)(5)で挟み込むことによって 構成される。特に、両基板(2)(4)表面に垂直配向 処理を行い、液晶層(3)として、負の誘電率異方性を 40 持つ液晶を用いることにより、液晶分子の初期配向を基 板に対して垂直方向に設定したものはDAP (Deformat ion of Vertically Aligned Phases) 型と呼ばれる。

【0004】例えば、TFT基板 (2) 側から入射され た白色光は、第1の偏光板(1)により直線偏光に変化 する。電圧無印加時には、この入射直線偏光は液晶層 (3) 中で複屈折をうけないので、第2の偏光板(5) によって遮断され表示は黒となる(ノーマリ・プラック ・モード)。そして、液晶層(3)に所定の電圧を印加 複屈折を受け楕円偏光となり、光が偏光板(5)を透過 するするようになる。

【0005】透過光強度は印加電圧に依存するため、印 加電圧を調整することにより、階調表示が可能となる。 そのため、更にカラーフィルターを液晶パネル内、また は液晶パネル外の所定の位置に設けることにより、所望 のカラー表示が得られる。続いて、従来の構造を図6を 参照しながら説明する。ここでは、偏光板(1)(5) の図示は省略した。まずガラス基板 (10) 上に表示電 極(11)がマトリクス状に、ドレインライン(12) が表示電極(11)の列間に、いずれもITOなどによ って形成されている。表示電極(11)及びドレインラ イン(12)の一部は、延在されて互いに近接し、それ ぞれ、TFTのソース電極(13)及びドレイン電極 (14) となっている。ソース電極(13) 及びドレイ ン電極(14)上には、それぞれのコンタクト層として N⁺a-Si層(15s)(15d)が設けられ、両N⁺ a-Si層(15s) (15d)上には、能動層として a-Si層(16)が被覆形成されている。更に、全面 20 にはSiNxなどのゲート絶縁膜(17)が積層されて いる。前記表示電極(11)の行間に対応するゲート絶 縁膜(17)上にはA1などのゲートライン(18)が 形成されており、ゲートライン(18)と前記ドレイン ライン(12)の交差部では、a-SI層(16)に対 応する部分において、ゲートライン(18)の一部が下 FTのゲート電極(19)となっている。更に全面に は、第1の垂直配向膜(20)が形成されて、TFT基 板(2)が構成される。

【0006】一方、対向ガラス基板(21)上には、前 記表示電極(11)と共に液晶を駆動する ITOの対向 表示電極(22)、及び第2の垂直配向膜(23)が形 成されて、対向基板(4)となる。また、前記配向膜 (20) (23) としてポリイミド膜を用い、これにラ ピング処理を行うことにより、液晶層(3)中の液晶分 子長軸が基板に垂直な方向に対して、10度以内のプレ チルト角を有する構造になる。この構造では、所定の電 圧を印加することにより、液晶分子は配向膜(20) (23) 表面に従って、ラビング方向に沿った方向に傾 斜する。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】続いて、従来の液晶表 示装置の問題点について図7を参照しながら説明する。 上の説明では省略したが、TFT基板(2)または対向 基板(4)には、画素間の光漏れや、a-Si層への光 入射を防止するために、Crなどの遮光膜が設けられて いる。TFT基板 (2) 側から入射された光は、一部が 遮光膜により遮断され、遮光領域(103)として黒色 になり、残りが開口部(102)で透過率が制御されて 所望の表示が行われる。ところが、開口部(102)に し、液晶分子を傾斜させることにより、入射直線偏光が 50 おいても、ディスクリネーション(101a)(101

3

b) と呼ばれる黒領域が生じる問題がある。ディスクリ ネーションとは、セル中で、液晶の配向ベクトルが互い に異なる領域が複数存在するとき、その境界線上で、液 晶分子の配向方向が乱れ、他の領域とは異なる透過率を 有する領域である。図7のように画素ごとに異なる形状 のディスクリネーション (101a) (101b) が多 発すると、画面にざらつきが生じたり、期待のカラー表 示が得られないといった問題が招かれる。

【0008】配向ベクトルが不均一になる原因として、 ガラス基板(10)上の配線やTFTによる段差のた め、この部分で配向処理が不完全になり、液晶の連続体 性により傾斜方向の異常が、ある領域にわたって存在す ることが考えられる。また、セル内での電界に起因する 場合もある。ドレインライン(12)と表示電極(1 1) が同極性であるとき、セル中での電気力線は図8に 示すようになる。誘電率異方性が負の場合、液晶分子は 印加電圧が上がるにしたがって、分子長軸が電気力線に 対して垂直方向に傾斜する。そのため、所定の電圧を印 加すると、液晶分子は表示電板(11)上では、画素の 中央方向へ傾斜していく。同様に、ドレインライン(1 20 2) と表示電極(11) が異極性であるとき、電気力線 は図9のようになる。ドレインライン(12)と表示電 極(11)の間の電界に起因する液晶分子の傾斜方向 は、表示電極(11)の左右両側の領域で逆になる。そ のため、表示領域中に、配向ベクトルが異なる領域の境 界線が出現し、ディクリネーション(101a)とな

【0009】同様に、ゲートライン(18)と表示電極 (11) との間にも図10及び図11に示される電気力 線が生じている。特にこの場合、表示電極(11)の端 30 部において、液晶分子はゲートライン(18)の大きな 負電位の影響を受けて、表示電極(11)の中央へ向か って傾斜する。図10はゲートライン(18)と表示電 極(11)が同極性の場合、図11は異極性の場合であ

【0010】また特に、ドレインライン(12)とゲー トライン(18)の交差部近傍では、図8から図11に 示されるドレインライン(12)とゲートライン(1 8) のそれぞれの電界による影響が、液晶層 (3) 中に 重なって及ぶため、開口部(102)の角部で液晶分子 40 るように配向制御窓(7)をX字形のパターンにとる の配向が乱れ、これが黒領域となってディスクリネーシ ョン(101b)が出現する。

【0011】また、プレチルト角を有する構造では、液 品分子の傾斜方向が、ラピング処理を受けたポリイミド 配向膜(20)(23)に従って、同一方向に傾斜す る。そのため、画素中央部でのディスクリネーション (101a) の発生は抑制されるが、開口部 (102) 端に生ずるディスクリネーション(101b)は防げな い。更に、ラビングの際に発生する静電気によって、T FTの特性が変化し、静電破壊が起こることもある。ま 50 については、従来例の図6と同じ符号を使用している。

た、液晶分子の傾斜方向が一律に等しいため、コントラ スト比の視角依存性が大きいという問題もある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、前述の課題に 鑑みて成され、透明な絶縁性基板上にマトリクス状に配 置された表示電極と、表示電極の行間に設けられたゲー トラインと、表示電極の列間に設けられたドレインライ ンと、ゲートラインとドレインラインの交点に設けら れ、表示電極に信号を供給する正スタガー型の薄膜トラ ンジスタとを少なくとも有する薄膜トランジスタ基板 と、対向表示電極を少なくとも有する対向基板が、液晶 層を挟んで貼り合わされて成る液晶表示装置であって、 前記表示電極の行方向に対向する2辺に沿って、前記ゲ ートラインと接続する配向制御電極が設けられた構造、 または、前記構造において、対向表示電極には、表示電 極に対応する領域において、所定の部分が取り除かれた 部分である配向制御窓が設けられた構造によって前述の 課題を解決するものである。

[0013]

【作用】ゲートライン(18)と一体の配向制御電極 (6) を、表示電極(11)の行方向に対向する2辺に 沿って設けることにより、図8及び図9に示されるドレ インライン(12)の表示電極(11)への影響が打ち 消されて、図10及び図11に示されるゲートライン (18) による影響が大きくなってくる。これにより、 ゲートライン(18)の大きな負電位による電界が、表 示電極(11)の4辺について等しく影響を及ぼすた め、配線部付近の液晶分子の配向を4辺について同等に 制御できる。このため、図7に示される開口部(10 2) の端部に発生していたディスクリネーション (10 1 b) を防ぐことができる。

【0014】また、対向表示電極(22')に設けられ た配向制御窓(7)は、「TOが除かれた部分であるた め、配向制御窓(7)に対応する液晶層(3)中では、 電気力線が存在しない。よって、この領域の液晶分子は 傾斜せず、電圧無印加時の垂直配向状態を保つ。このた め、液晶の連続体性により、従来不規則に発生していた ディスクリネーションが、全画素について配向制御窓 (7) の位置に従って固定される。特に、図4に示され と、ディスクリネーションが、配向制御窓(7)と一致 する。これに、配向制御電極(6)及びゲートライン (18) の作用も加わると、1画素における液晶分子の 傾斜方向が4方向に同等になる。そのため、透過率の視 角依存性が減少し、良好な視角特性が得られる。

[0015]

【実施例】以下で、本発明の一実施例を説明する。図1 は上面図、図2は図1のA-A、線に沿う断面図、図3 は図1のB-B'線に沿う断面図である。共通するもの õ

【0016】ガラス基板(10)上に、例えばITOを約1000Aの膜厚にスパッタリングなどにより積層し、所定のパターニングを行うことにより、表示電極(11)がマトリクス状に形成され、ドレインライン(12)が表示電極(11)の列間に形成される。なお、後に形成されるゲートライン(18)との交点部では、表示電極(11)及びドレインライン(12)の一部が延在されて、互いに近接し、それぞれTFTのソース電極(13)及びドレイン電極(14)とされる。

【0017】次に、燐がドープされたa-Si(以下、 N^*a-Si と略す)を、CVDなどで300 Åの厚さに成膜し、パターニングでソース電極(13)上及びドレイン電極(14)上に残すことにより、 N^*a-Si 層(15s)(15d)が形成される。続いて、ノンドープのa-SiをCVDなどで500~1000 Å程度の厚さに成膜し、パターニングでTFT部に残すことにより、両 N^*a-Si 層(15s)(15d)を覆うa-Si 層(16)が形成される。更に全面には、ゲート絶縁膜(17)として、SiNxなどがCVDにより 200 Å-400 Å-400 Õ

【0018】次に、ゲート絶縁膜(17)上にA1、Cr、Taなどの導端材料をスパッタリングなどにより、1000~5000A程度の膜厚に形成し、パターニングすることにより、前記表示電極(11)の行間にゲートライン(18)、ゲートライン(18)の一部であるゲート電極(19)、そして、図1及び図3に示されるようにゲートライン(18)から前記表示電極(11)の行方向に対向する辺に沿って延在される配向制御電極(6)が形成される。そして液晶分子の初期配向を、基板に対して垂直に規定するための、第1の垂直配向膜(20)が形成されて、TFT基板(2)が完成される。

【0019】一方、対向ガラス基板(21)上には、全面にITOの対向表示電極(22')がスパッタリングにより形成される。そして、対向表示電極(22')の、TFT基板(2)上の表示電極(11)の対角線に対応する部分をエッチング除去することにより、対向表示電極(22')中に、X字形に切り抜かれた配向制御窓(7)が設けられる。更に、全面に第2の垂直配向膜(23)が形成されて、対向基板(4)となる。

【0020】以上に説明してきた構造の2枚の基板 (2) (4)が、図5に示されるように $5\sim8\mu$ mの間隙をもって貼り合わされ、この間隙に負の誘電率異方性をもつネマティック液晶の液晶層 (3)が設けられる。 更に、これらを互いに直交する方向の偏光軸をもつ2枚の偏光板 (1) (5) で挟み込むことにより、本発明の実施例である液晶表示装置が構成される。

【0021】この構造の液晶表示装置を駆動すると、ゲ る。 ートライン(18)及び配向制御電極(6)の大きな負 電位による電気力線が、全期間にわたり、画素の4辺に 50 る。

ついて図10または図11に示される形状で一定になる。負の誘電率異方性をもつ液晶分子に、その分子長軸に対して鋭角に横切る電気力線が生じると、液晶分子は最短で直角に近付く方向に傾斜する。そのため、本発明の構造で、表示電極(11)の4辺において同じ形状の電気力線を生じさせることにより、液晶分子はこれに従って4辺について同等に傾斜する。更に、対向表示電極(22)中にの配向制御窓(7)に対応する領域では、電気力線は存在しないので、液晶分子は電圧無印加時の垂直配向状態を保つ。このように、表示電極(11)の周縁部及び配向制御窓(7)の部分の液晶分子の配向を制御することにより、液晶の連続体性のために、

1)の周縁部及び配向制御窓(7)の部分の液晶分子の配向を制御することにより、液晶の連続体性のために、全画素の全領域について、液晶分子は配向制御窓(7)の領域では垂直に、表示領域では図4に示されるように4万向に同等に傾斜する。そのため、ディスクリネーションは全ての画素についてX字形の配向制御窓(7)に一致し、また、配向制御窓(7)で4つに区切られた各領域内では、液晶分子は一律に同方向に傾斜するので、4万向から見た条件が等しくなる。

20 [0022]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、配向制御電極(6)により、液晶分子の傾斜方向を、画素の各辺に対して同等にし、かつ、傾斜方向の異なる領域の境界線を配向制御窓(7)の上に固定することにより、画素ごとに異なる不均一なディスクリネーションの出現が防止され、特に、配向制御窓(7)をX字形にとった場合は、配向制御窓(7)以外の領域では、ディスクリネーションは完全に消滅した。また、1画素につき、液晶分子の傾斜方向が異なる領域の面積が、4方向で同等になるので、コントラスト比の視角依存性が低減し、視角特性が向上した。

【0023】なお、配向制御電極(6)はゲートライン(18)と同時に、同一材料で形成できるので、製造工程の増加はない。また、配向膜(20)(23)のラビング処理が下要となるため、製造工程の削減、静電破壊の防止などの効果も有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例である液晶表示装置の上面図である。

- 40 【図2】図1のA-A'線に沿う断面図である。
 - 【図3】図1のB-B'線に沿う断面図である。
 - 【図1】本発明の作用効果を説明する図である。
 - 【図5】 DAP型の液晶表示装置の原理図である。
 - 【図6】従来の液晶表示装置の断面図である。
 - 【図7】従来の液晶表示装置の問題点を説明する図である。
 - 【図8】従来の液晶表示装置の問題点を説明する図である。
- 【図 9】従来の液晶表示装置の問題点を説明する図であ でのである。

【図10】従来の液晶表示装置の問題点を説明する図で

【図11】従来の液晶表示装置の問題点を説明する図で ある。

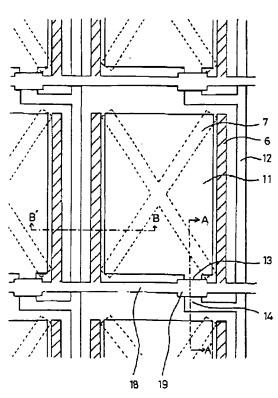
【符号の説明】

- 1 第1の偏光板
- 2 TFT基板
- 3 液晶層
- 4 対向基板
- 5 第2の偏光板
- 6 配向制御電極
- 7 配向制御窓
- 10 ガラス基板

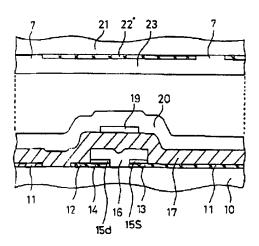
- 11 表示電極
- 12 ドレインライン
- 13 ソース電極
- 14 ドレイン電極
- 15 N-a-Si層
- 16 a-SI層
- 17 ゲート絶縁膜
- 18 ゲートライン
- 19 ゲート電極
- 10 20 第1の垂直配向膜
 - 21 対向ガラス基板
 - 22,22 対向表示電極
 - 23 第2の垂直配向膜

【図1】





[図2]



【図3】

